This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987

(71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the

planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminate of the conductive metal plate of a lead frame. nal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent



① 日本国特許庁(JP)

①特許出版公開

母公開特許公報(A)

昭63-233555

(1) Int. Cl. 4 H: D1 L 23/

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- D1 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

零査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 即 昭62-65715

母出 悶 昭62(1987)3月23日

②発明者 小島 伸次郎

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

①出願人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

恐代 理 人 并理士 井上 一男

명 # #

1. 発明の名称

朝阳对止型半层体整理

2. 特許請求の範囲

財犯板状の放射フィンと選定性金属板裏面間の是 減を扱小とし、鉄定放射フィンと男1の複数対止 部間の距離、展記金属無線を披露する数配リード 様子に対応する男1の質数対止部と前記板状の放 鳥フィン院の長端を原次導大することを特殊とす 心脏器对止型半端体装置。

3. 見明の詳細な説明

(発明の目的)

(歴算上の料用分類)

本見明は報用対止翌年等体験室の被点に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュール中、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高出力半線体装置に適用する二まにモールドを飾した半線体装置に関するものである。

(従来の世報)

フインとリードフレームのベッド製配更量が具有 に扱くなったりにけられることがある。

このために、複数対止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実質する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと放用フィン配の 更難を所望の値に維持できるので、放無性の故事 に役立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を設別する。 第10回は二重モールドを終した製品の新匠区、この構造を得るには第1の機取対止を終えた政形品 人を、リードフレームのベッドを20裏面と放無フィン21を保かな延期を保って金属内に配置数第一 の機類対止器22と時候なエポキシ機器によって対 止成形を行って第二の機器対止器23を設ける。

この二世モールド方式の結果、ベッド第20にダイボンディングした年度体表子24ならびにリードフレームのリード電子25を装施する金属展開26等が複数すると共に、放無フイン21の一面はこの対止製料と複数して表面を形成する。

(兄明が形ひしようとする問題点)

にマウントした半年体景子と電気的技験を図るべく図者した金属組織にはリード総子を連結しこれ に対応する第1の報題対止都と板状放動フィン間 の変質とを展及時大する手法を採用する。

(作用)

このように本見明では極めて狭い根域に充壌する指数値距延減を取次取小するように配慮しているので、入り易く使ってエアポイドの発生を防止して、機器対止数学部体質数に必要な結果性ならびに無数数性支援機関したものである。

(共常的)

第1個万里第9世に本見明の実施例を辞述するが。 従来の技術図と貫補する記載が都会上一郎にあるが、新着号を付して政明する。

この実施例は年齢は多子6ヶで表成する医院 (第5回)をもつ概算列止型半層は装置であり、 この各年期は男子をマウントするリードフレーム も当然質値な構造が必要となるが、その上面間を 第2回に示す。

単端保護子2…はベッド部即ちば知住金屋板1

このような二型モールド方式を適用した便設対 业型半端体質質は就速のように放射フィンと、半 等体根子をダイボンディングしたリードフレーは のペッド部間を値かな距離とし、更にこの空間に 対止機器層を支援するので無放散性に優れた対応 を持っている。これに反して、前記空間に対止値 離が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい。 また、この両列止部の収書に機関的被型を与える と、急空やエアギャンプが入り書い置点があり、 これが多で放無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を撤去する新規な複数対止型 学器体質艦を提供することを書のとする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

二室モールド方式を業用した報野対止を半線体 要型における低状の飲用フインと、リードフレー ムのベッド駅即ち端電性金属板配を充填する第2 の循路対止的のエアギャップ等を解検するために、 この極のて狭い根域につながる板状の放用フィン と第1の裾路対止部間の距離と群記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは複雑でありかつ地底が高いことが良く初る。一方このリードフレームは第1個等に示すように解唆性金銭板1…と内部リード電子部3ならびに鉄近するように金属雑様をポンディングする外部リード第子部4の3部分の高さを置に具らせるように折象げてこの縁覚性金銭板1…を越長の位置にする。

年書体表子 2 … に致けるパッド 2 「と外部リード電子 4 間には通常のポンディングセによって金 風機能を毛質値して電気的控制を回り、これをエンキャップ則 6 によって被複数 全即のエボキン制 間によるトランスファモールド工程を関して第 1 の納取対止例 7 を設ける。この原本 年 2 に 前取り上ド親子 3 。 4 は、 意 以 局 第 5 と エ ゼ キャップ則 6 は 度 登 2 れる ものの、 郷 電 位 金 M 近 1 … の 裏 匹はこの第 1 の 複 取 対 止 節 7 表 匹 に 対 比 する。

更に質出した確認性金属を1に対して僅かの距離を促って複数の放無フィンのを機器を一ルド用金額内に致けて第2の複類対止数9を形成する。

更にこの常監視器の彼れに記述した例が第3~4回、第6~9区であり、結果的には第2の被罪 対止器9が第1の復程対止器7を終め付けて被状の放無フィン9と確定性金属後1間のエアーギャップを防止している。

この節4個は第2の複型対止部9形成を終え

Cvt 工程を終えた複雑対止型半端は異数の上面医 であり割1及び第2の検算対止記で、9が達成し て裏医を形成しているが、この第1の物質対止部 7の外便に7。~7cの段配を形成している。第3個 イは、第1の複雑対止部7を形成してから不要部 分を除去した成形品の平面医であり、これをA~ A誌に拾って切断した医が第3医ロである。

この段便は、第2の被助列止に8との世紀を及 くするために半端は第子の外のさい換えると認定 性念成板1…の中間位置に形成し、この成形に当っては段型に相当する上型キャピティの成形型を 使用し、かつこの構理性金属板1の裏面が除1の 複類列止部7の表面を下型キャピティの表面に動 着配置してトランスファモールド工程を実施して 待られる。

第6 医一貫 8 医は 第4 世に示した B - B 、 C - C 、 D - D の 4 単に 拾って 切断した 製品の 所 正 色であり、 第1 の 便 距 対止 都 7 の 段 部 7 a ~ 7 d に エ ポキン 英雄で 装成する 第2 の 複節 対止 都 9 a ~ 9 d が 天 塚 さ れ、 第 7 密 に 示す 及 都 テーパ 7 a は 第 2 の 複雑

対止部9に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に投資する。

この股部は半部体無子2の外債をほぼ四んで設けられているので、訂記 C。の反離を持つ部党性金額を1と拡大の放無フイン8階に元成する第2の提及対止数9の建創性が改善されて、第1の複数対止数を終め付ける効果を発展する。

尚第4回に示すように第1の複類対止部7が第 出する面積は第1の複数対止部7の投影面積の的 50%が好ましく、歯者力を強めるために少なくす ると C. 更減を所望の寸性に取めることができず、 ポイドがはけずに絶象不良となる。これは第2の 物類対止部9成形時に C. 更減をもった原間が快 から充填されてここでの複類圧が小さくなってか つポイドを提込み易いためである。

「兒呀の効果)

· 14, 55 -

この二重モールド方式を採用した使品対止型年 準体製製では低状放発フインと第1の個限対止的 配に第2の機能対止用複称が充填され扱くで、エ アーボイドが発生し難い。 従って半導体装置の耐 絶象性が安定して高割圧素子が持られる効果があ り、しかもリード増子の自由度も従来より増す。

又厚さ 2 mの板状放然フィンを使用して外形寸 注が77(質) × 27(高) × 7(厚) m である 第 4 個の制 類対止数半導件 装置を試算として C, を 0.34 m と すると、ピーク値として Ac 7 b Y を 1 分でクリアで を、0.3 m では Ac 4.8 b Y × 1 分をクリアした。

4. 豊富の簡単な技術

第1番は本発明の係る年度体験域の要認を示す 素質値、第2人はリードフレームの年間値、第3番 イは第1の複雑対止性の状態を示す上面値、第3番 値口は第3個イをAーA線に沿って切断した面面 第5個はエ発明に係る年級は経過の第6人で第6局 は第4個の8ー8、CーC、DーD線に治って切断 は第4個の8ー8、CーC、DーD線に治って切断 した新態度、第9回は本発明に係る半線はであ 即も示す新度区、第16回は従来験域の影響と示う る。

代理人 务理士 井 上 一 男





